⑱ 日本 国 特 許 庁(JP)

40 特許出願公開

□ ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-83238

®Int. Cl. ⁵

 64公開 平成3年(1991)4月9日

G 11 B 11/10

A 9075-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

公発明の名称 光磁気デイスク

②特 願 平1-217533

②出 願 平1(1989)8月25日

@発 明 者 楷 本 康 宜 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発 明 者 中 島 一 雄 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

@発 明 者 前 田 巳 代 三 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

73

@発 明 者 内 藤 一 紀 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

仞出 顋 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

砂代 理 人 弁理士 青木 朗 外4名

明一一一音

1. 発明の名称

光磁気ディスク

2. 特許請求の範囲

1. 角速度一定方式の光磁気ディスクにおいて、 記録膜上に、この記録膜のための保護膜よりも高い熱伝導率の層を、ディスクの記録領域最内周部からディスクの半径上所定位置まで連続させて、ディスクの中心に関して同心円状に、かつ上記最内周部から上記所定位置まで海域する厚さで設けたことを特徴とする光磁気ディスク。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

本発明は、光磁気ディスク、特に角速度一定方式の光磁気ディスクに関し、

読出安定性を十分に確保しながら書込感度を向 上させた光磁気ディスクを提供することを目的と

角速度一定方式の光磁気ディスクにおいて、記 緑膜上に、この記録膜のための保護膜よりも高い 熱伝導率の層を、ディスクの記録領域最内周部からディスクの半径上所定位置まで連続させて、ディスクの中心に関して同心円状に、かつ上記最内 周部から上記所定位置まで漸減する厚さで取けて 構成する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光磁気ディスク、特に角速度一定方式の光磁気ディスクに関する。

〔従来の技術〕

一般に記録媒体には、書込感度が高いことと共 に、記録された情報が説出操作自体によって破壊・ 消去されないことすなわち説出安定性が同時に要 求される。光磁気ディスクにおける読出安定性に 関しては、たとえばM. Maeda et al, "Study on R ead-out Stability of TbPeCo Magneto-Optical Disks", 1989, Intermag EA-8, to be published in IEBE trans. 等に辞説されている。

光磁気ディスクは、レーザビームで記録膜を加

热することによって記録(書込)を行い、記録さ れた情報の読出もレーザピームで行う。読出は書 込よりも低いレーザパワーで行う。これは、ディ スク上に書込まれた記録情報を、読出中のレーザ ピーム加熱によって破壊・消去しないためである。 舎込ができるための最小のレーザパワー(最小書 込パワー)および読出によって配録情報を敬遠・ 消去しないための最大のレーザパワー(最大許容 **笠出パワー)は、基本的には記録膜を構成してい** る材料のキューリー温度によって決まる。音込感 度が高いためには最小者込パワーが小さいこと、 すなわち記録膜材料のキューリー温度が低いこと が必要であり、一方銃出安定性が高いためには最 大許容貌出パワーが大きいこと、すなわち記録膜 材料のキューリー温度が高いことが必要である。 このように、光磁気ディスクの書込感度の向上と 協出安定性の向上とは基本的に両立しない背反関 係にある。そのため、用途に応じて、各込感度と **読出安定性のいずれか一方を重視した設計とする** か、あるいは両者ともある程度のレベルで抑制し

た設計とする必要がある。

このような設計上の制約は、角速度一定方式の 光磁気ディスクの場合には特に大きい。

すなわち、角速度一定方式の光磁気ディスクに おいては、ディスクの記録領域の内異側に比べて 外周側ほど線速度は大きくなるため、記録膜単位 長当たりのレーザビーム風射時間は外周側ほど短 くなる。したがって、実質的なディスクの書込感 度は、相対的にディスクの外周側ほど低く、内周 倒ほど高い。当然これとは反対に、実質的な読出 安定性は、相対的に外周側ほど高く、内周側ほど 低くなる。例えば、記録膜がディスクの全記録領 域について同一の材料で作られている(すなわち 記録膜のキューリー温度が全配録領域で一定の) 一般的な光磁気ディスクの場合、ディスクの記録 領域最内周部から最外周部までの書込感度と読出 安定性は、線速度の変化に対応して、ディスク中 心からの半径距離に対応して変化する。このよう に書込感度と読出安定性(すなわち最小書込パワ ーと最大競出パワー)がディスク半径方向に沿っ

てそれぞれ漸減・衝増する状況下では、所定の書 込パワーおよび読出パワーに対して、最大許容読 出パワーの小さい最内周部の読出安定性を確保し ながら最小書込パワーの大きい最外周部の書込感 度を確保するようにできる設計上の選択幅は極め て狭く成らざるを得ない。そのため、このような 設計上の制約下で、書込感度と読出安定性を両立 させて向上させることは極めて困難であった。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、競出安定性を十分に確保しながら書 込感度を向上させた光磁気ディスクを提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記の目的は、本発明によれば、角速度一定方式の光磁気ディスクにおいて、記録膜上に、この記録膜のための保護膜よりも高い熱伝導率の層を、ディスクの記録領域最内周部からディスクの半径上所定位置まで連続させて、ディスクの中心に関

して同心円状に、かつ上記最内周部から上記所定 位置まで漸減する厚さで設けたことを特徴とする 光磁気ディスクによって遠成される。

光磁気ディスクの配録膜は保護膜によって外部から保護される。上記効果を得るためには、記録膜上に設けられる本発明の高熱伝導層は、この保護膜よりも高い熱伝導率を有することが必要である。保護膜は一般的に酸化物、窒化物等で形成されるが、その場合の高熱伝導層としては A ℓ のような高熱伝導率の金属の層が適当である。

ディスク配録領域の最内関部からディスク半径上のどの位置まで高熱伝収層を設けるかは、ディスクの用途に応じた設計仕様として決定できる。 もちろん、最内関部から最外関部に至る途中まで 設けることも、最内関部から最外関部まで、すな わちディスクの全記録領域に設けることもできる。

高為伝導層は、最内周部から上配の所定位置まで、道線層として、かつ同心円状に設ける。これにより、所定の内周個配録領域で上配伝導冷却による効果が得られる。

高熱伝
取暦の伝
取冷却作用の大きさはその
取さ
に依存しており、
取さが
即いほど伝
取冷却作用が
大きい。したがって、
記録領域
最内
関部から半径
方向に沿った
な込感
度の
高減・
競出
安定性
の
高地
を
設和するためには、
高熱伝

引
の
厚さを
最内
関
部から上
記
所定
位置まで
高減させることが
必要で
ある。

(作用)

本発明の光磁気ディスクでは、慈速度の遅い内

の位置までA Lの高熱伝収置5を形成した。高熱 伝導習5の厚さは、ディスク記録領域10の最内 周郎R₁ (半径55mm)で約2.0 nmであり、 最内周郎R. から最外周部R。 に至る距離のほぼ 2/3の位置でまで流域して位置でで実質的にゼ ロになり、位置ァから及外周部R。 (半径95m m) までは実質的にゼロである。A L のスパッタ リングは、第3図のように、配録瞑を形成した状 娘の基板 1 とA 4 ターゲット 8 との間にマスク 7を配置した状態で行った。これら三者の間には **過常のスパッタリング時のように間隔が開けてあ** る。マスク7の形状は図示のように単純な円形の **遊過孔6を開けてあるだけで十分である。このよ** うにしてALのスパッタリングを行うと、避過孔 から周囲への回り込みによって、上紀のように傾 斜した厚さでAlの間5が形成される。位置rは マスク7の選過孔6の大きさ、基板1'とマスク ?との間隔、マスク?とターゲット8との間隔等 によって創築できる。高熱伝導図5を形成した状 娘の基板上に、厚さ約100nmのTb-SiO: 周個の記録膜上に高無伝導層を設け、レーザピーム照射で導入された無を内周側記録膜から効率良く逃がすことによって、内周側の記録膜感度を実質的に低下させて内周側の読出安定性を高める。 これにより、存込感度と読出安定性の半径方向の 奇減・奇増変化が鋭和される。

以下に、添付図面を参照し、実施例によって本 発明を更に詳細に説明する。

〔実施例〕

第1図(a1), (a2)に示した本発明の光 磁気ディスクを作毀した。同図(a1)は、充磁 気ディスクの記録領域10とその内周部分に設け た高漁伝専習5を示す平面図であり、(a2)は、 (a1)の線A-Aに沿った断面図である。

スパッタリングによって、ガラス2P基板1上 に厚さ的100nmのTb---SiO:下地保証段 2を、その上に厚さ的100nmのTbFeCo (キューリー租度170℃)の記録段3を形成し、 その上に記録領域10の最内周部R:から半径r

の上地保護暦4を形成した。

比較のために、高熱伝導層 5 を設けない第2 図の従来の光磁気ディスクも作毀した。作毀方法は、 A L の高熱伝導層 5 を設けない他は、上記と同様である。ただし、キューリー温度による比較を行うために、TbFeCoの組成の興度によって記録膜のキューリー温度を上記と同じ 1 7 0 でと 2 1 0 での 2 水準とした。

作級した各光磁気ディスクの配録膜のキューリー温度、A L 高熱伝導層の有無を第1 姿にまとめて示す。

第1数 。

	キューリー温度	高熱伝導層
本発明	1700	有り
徒来例 A	210℃	無し
徒来例B	1700	無し

これらの光磁気ディスクについて最小な込パワーと最大許容読出パワーを測定した。結果を第4 図に示す。 同図から分かるように、キューリー温度の高い 従来例Aでは最小者込パワーが最大4.2mW

(最外周部)と高いという欠点があり、一方書込 感度を高めるために従来例Bのようにキューリー 温度を低めると最大許容読出パワーが最小1.6 mW(最内周部)と低くなってしまうという欠点 がある。これに対して、本発明の実施例では内内 がけ書込感度を低下させてあるので、最小書込 パワーの最大値(最外周部)を従来例Bと同様 レベルに抑えながら、最大許容読出パワーの最小 値が1.8mW(最内周部)に高められており、 その結果、最小書込パワー・最大許容読出パワー の半径方向変化が緩和されている。

なお、上記の実施例では、高熱伝導層 5 を記録 領域 1 0 の半径上の途中の位置 r まで設けた例を 説明したが、第 1 図 (b 1) および (b 2) に示 したように記録領域 1 0 全体に渡って本発明の高 熱伝導層 5 を設けてもよい。

3 : 紀錄膜、 4 : 上地保護膜、 5 : 高熱伝導層、 6 : 透過孔、

7:マスク、8:ターゲット、

10:光磁気ディスクの記録領域。

特許出額人

富士通株式会社

特許出顧代理人 弁理士 青 木

弁理士 西 館 和 之

餌

· 弁理士 石 田 敬

弁理士 山 口 昭 之

弁理士 西 山 稚 七

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、角速度 一定方式の光磁気ディスクの読出安定性を十分に 確保しながら書込盛度を向上させることができる。 その結果、設計上の自由度も著しく高まる。

4. 図面の簡単な説明

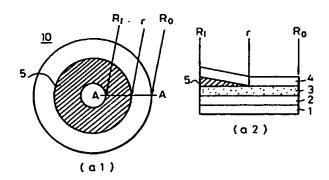
第1図(a1) および(a2) は、本発明の先 磁気ディスクの一例を示すそれぞれ平面図および 断面図、同図(b1) および(b2) は本発明の 光磁気ディスクの他の一例を示すそれぞれ平面図 および断面図、

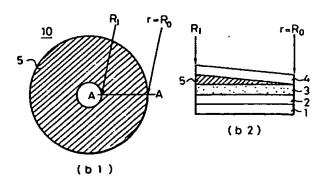
第2図 (a 1) および (a 2) は、従来の光磁 気ディスクを示すそれぞれ平面図および断面図、

第3回は、本発明の光磁気ディスクの高熱伝導 圏を形成するスパッタリングの方法を模式的に示 す斜視図、および

第4図は、光磁気ディスクの半径方向位置と最 小者込パワーおよび最大許容読出パワーとの関係 を示すグラフである。

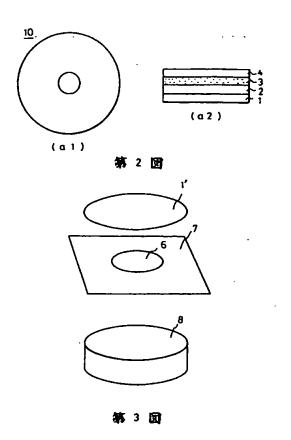
1:基板、2:下地保護膜、

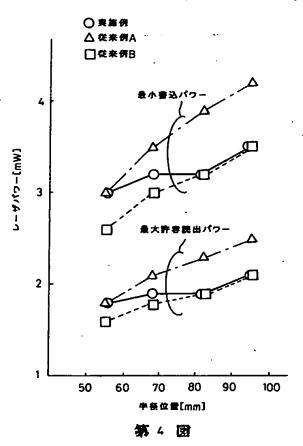




第1図

特閒平3-83238 (5)





PAT-NO: JP403083238A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03083238 A

TITLE: MAGNETO-OPTICAL DISK

PUBN-DATE: April 9, 1991

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
HASHIMOTO, YASUNOBU
NAKAJIMA, KAZUO
MAEDA, MIYOZO
NAITO, KAZUNORI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY FUJITSU LTD N/A

APPL-NO: JP01217533

APPL-DATE: August 25, 1989

INT-CL (IPC): G11B011/10

US-CL-CURRENT: 369/283

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve writing sensitivity while maintaining reading stability by providing a layer having higher thermal conductivity than that of a protective film in a manner that the thickness of the layer gradually decreases from the most inner circumference edge of a recording area in the disk to a specified radius range.

CONSTITUTION: On a glass substrate 1, there are formed a

base protective film 2 and recording film 3, and then a high thermal conductive layer 5 comprising Al is formed to cover from the most inner part R<SB>1</SB> of the recording area 10 to the position of radius r. The layer 5 is formed by sputtering Al in a manner that the thickness of the layer decreases from the most inner circumference R<SB>1</SB> to zero at the position where the distance from R<SB>1</SB> is 2/3 of the distance from R<SB>1</SB> to the most outer circumference R<SB>0</SB>. By this method, the high thermal conductive layer is formed in the inner area where the line velocity is slow, by which heat generated by laser beam irradiation is effectively diffused from the inner recording film to reduce the recording sensitivity of the inner area. Thereby, reading stability in the inner area can be maintained while writing sensitivity of the outer area can be improved.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio